(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-311591

(43)公開日 平成4年(1992)11月4日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 2 5 D	5/08		6919-4K		
	17/00	J	7179 - 4K		
H01L	21/288	E	7738-4M		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

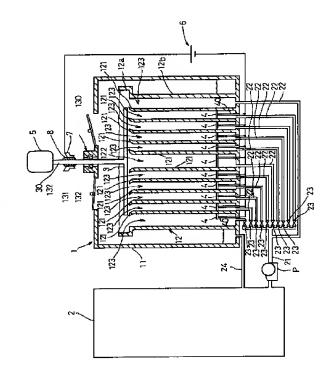
(21)出願番号	特願平3-103840	(71)出願人	000002118 住友金属工業株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)4月8日	(72)発明者	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号上村 裕彦
		(12)元明有	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住友金属工業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 河野 登夫

(54) 【発明の名称】 めつき装置及びめつき方法

(57)【要約】

【目的】 回転式のカソード電極を用いてめっきを行う場合に、カソード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の特性の変化を抑制することにより、ウェハ上に膜質、組成及び膜厚が精密に均一なめっき膜を得ることを可能とする。

【構成】 その一面に試料を装着し、周方向に回転する円盤状の回転電極3と、前記一面と対向配置されたアノード電極4,4…とをめっき液中に配し、これらの間に通電することによって電気めっきを行うめっき装置であり、回転電極3の回転軸30の軸線上に、複数の円筒状の内壁121,121,…をその内部に設けた内槽12を備え、内槽12内の円柱状空間122及び円筒状空間123,123,…の夫々からめっき液を回転電極3に供給するようにしてある。そして、円柱状空間122及び円筒状空間123,123,…の夫々から供給されるめっき液の供給量は、内槽12の内側から外側に向かうに従って多くしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 その一面に試料を装着して周方向に回転する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置されたアノード電極とをめっき液中に配し、カソード電極とアノード電極との間に通電することにより電気めっきを行うめっき装置において、前記カソード電極の回転軸線上に配され、その内部に複数の円筒状の内壁を同軸的に設けた筒体を備え、該筒体内の空間の夫々からめっき液をカソード電極の前記一面に供給するようにしてあることを特徴とするめっき装置。

【請求項2】 その一面に試料を装着して周方向に回転する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置されたアノード電極とをめっき液中に配し、カソード電極とアノード電極との間に通電することにより電気めっきを行うめっき装置において、その内部に樋形状の内壁を同軸的に複数設けた扇状断面の筒を前記カソード電極の回転軸線の回りに連設し、隣合う筒の前記内壁の径を異ならせてある筒体を備え、該筒体内の空間の夫々からめっき液を前記カソード電極の一面に供給するようにしてあることを特徴とするめっき装置。

【請求項3】 請求項1記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であって、簡体内の空間のめっき液の供給量を、簡体内の内側から外側に向かうに従って多くすることを特徴とするめっき方法。

【請求項4】 請求項2記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であって、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒体内の内側から外側に向かうに従って多くすることを特徴とするめっき方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カソード電極とアノード電極とをめっき液中に配し、電気めっきを行うめっき 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】電気めっきは、磁気装置及び薄膜の電気素子の製造に永年使われている。ウェハ上に電気めっきによる精密めっきを施す場合、めっき液の攪拌、温度、電流密度,及び班を精密に制御する必要がある。特に、合金等をめっきし、これを機能性膜として使用する場合には、膜の組成等がその特性に大きく影響するため、めっき条件の変動に対して敏感に組成が変動するめっき浴では、めっき条件を変動させないために、より精密な制御を行うことが必要とされる。例えば、薄膜磁気ヘッド等に用いるNiFe合金めっきは、異常共析型に属し、Niに比べてFeが析出し易く、めっき条件の変動に対して敏感にその組成が変動する。

【0003】めっき条件の中で、その変動を防ぐことが めっき装置において、前記カソード電極の回転軸線上に 特に困難であるのは、再現性良くウェハ表面上にめっき 配され、その内部に複数の円筒状の内壁を同軸的に設け 液の均一な流れを作るという条件である。この条件を実 た筒体を備え、該筒体内の空間の夫々からめっき液を力 現するための装置としては、めっき槽の中心部にて、均 50 ソード電極の前記一面に供給するようにしてあることを

2

一な速度で前後運動をするパドル式の攪拌器を備え、該 攪拌器の往復運動によってウェハを装着したカソード基 板上にめっき液の層状の流れを作るようにしたパドル式 往復運動攪拌めっき装置が提案されている(米国特許41 02756 号)。また、その他には、めっき液の流れを与え るように固定された2つの壁材によって限定された流路 を形成し、その流路の下方から上方へめっき液を通流さ せて流路の上端からめっき液をオーバーフローさせ、ウ エハを装着したカソード電極上にめっき液の層状の流れ 10 を作るようにした電解めっき槽が提案されている(特別 昭62-207895 号公報)。さらに、その下面の入口からめ っき液を導入し、その上端の、櫛歯状をした部材から前 記めっき液をオーバーフローさせる、所謂カップを備え たカップ式噴流めっき装置において、前記入口の上部に 簡単な構造の整流器を配し、これによってめっき液の流 れを制御し、これと共に、ウェハを装着したカソード電 極を回転させることにより、めっき液の流れを制御し、 めっき液の流れ全体の流速を均一とするようにした装置 が提案されている(特開平2-225693号公報)。

20 [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の如きパドル式往復運動攪拌めっき装置及び電解めっき槽では、めっき液の全流路に亘って層状の流れを作ることができないという問題がった。また、前述の如きカソード電極を回転させるカップ式噴流めっき装置では、カソード電極を回転させるので、めっき液はカップの中心部から外側へ向かって均一に流れるが、めっき液はカップの中心部から外側へ向かってめっき反応をしながら流れるから、めっき液の濃度等の特性が中心部から外側へ向かうに従って変化するという問題があり、さらに、簡単な構造の整流器は、ウェハ上の微妙な流れの制御ができないため、めっき液の流れの変動に対してその組成が敏感に変動する合金めっき等には、適していないという問題があった。

【0005】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、回転式のカソード電極を用いてめっきを行う場合に、カソード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の特性の変化を抑制することにより、ウェハ上に膜質、組成及び膜厚が精密に均一なめっき膜を得ることを可能とするめっき装置及び方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1のめっき装置は、その一面に試料を装着して周方向に回転する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置されたアノード電極とをめっき液中に配し、カソード電極とアノード電極との間に通電することにより電気めっきを行うめっき装置において、前記カソード電極の回転軸線上に配され、その内部に複数の円筒状の内壁を同軸的に設けた筒体を備え、該筒体内の空間の夫々からめっき液をカソード電極の逆記、両に供給するときによってある。

特徴とする。

【0007】本発明に係る第2のめっき装置は、その一 面に試料を装着して周方向に回転する円盤状のカソード 電極と、前記一面と対向配置されたアノード電極とをめ っき液中に配し、カソード電極とアノード電極との間に 通電することにより電気めっきを行うめっき装置におい て、その内部に樋形状の内壁を同軸的に複数設けた扇状 断面の筒を前記カソード電極の回転軸線の回りに連設 し、隣合う筒の前記内壁の径を異ならせてある筒体を備 え、該筒体内の空間の夫々からめっき液を前記カソード 10 電極の一面に供給するようにしてあることを特徴とす る。

【0008】本発明に係る第1のめっき方法は、請求項 1記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒体内の内側 から外側に向かうに従って多くすることを特徴とする。

【0009】本発明に係る第2のめっき方法は、請求項 2記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒体内の内側 から外側に向かうに従って多くすることを特徴とする。

[0010]

【作用】本発明の第1のめっき装置では、カソード電極 が回転するので、その回転によって、めっき液は、中心 部から外周部へ向かって一様に流れるが、この場合、め っき液は、めっき反応をしつつ流れるので、このめっき 反応によってその濃度等の特性が変化するが、めっき液 が中心部から外周部へ向かって流れるに従って简体内の 空間の夫々から新たなめっき液が供給されるので、カソ ード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の特性は、そ の中心部から外周部に亘って一様となる。

【0011】本発明の第2のめっき装置では、第1のめ っき装置と同様にめっき液が中心部から外周部へ向かっ て流れるに従って筒体内の空間の夫々から新たなめっき 液が供給されるので、カソード電極に沿って流れるめっ き液の濃度等の特性は、その中心部から外周部に亘って 一様となり、さらに、筒体の隣合う筒にあってはその内 壁の径を異ならせてあるため、隣合う筒の空間からカソ ード電極に供給されるめっき液は、夫々カソード電極の 径方向における異なる位置に到達することとなり、カソ ード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の特性は、そ 40 の中心部から外周部に亘ってさらに一様となる。

【0012】前記第1のめっき装置を用いてめっきを行 う場合、筒体内の外側の空間よりも内側の空間の方がめ っき液の供給量が多いと、カソード電極に沿ってその中 心部から外周部へ向かって流れるめっき液の流れに遮ら れて、筒体内の外側の空間から供給されるめっき液が力 ソード電極まで到達しない虞がある。本発明の第1のめ っき方法では、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒 体内の内側から外側に向かうに従って多くするので、筒 体内の外側の空間から供給されるめっき液は、カソード 50

電極に沿って流れるめっき液に遮られることなくカソー ド電極に到達する。

【0013】前記第2のめっき装置を用いてめっきを行 う場合、筒体内の外側の空間よりも内側の空間の方がめ っき液の供給量が多いと、カソード電極に沿ってその中 心部から外周部へ向かって流れるめっき液の流れに遮ら れて、筒体内の外側の空間から供給されるめっき液が力 ソード電極まで到達しない虞がある。本発明の第2のめ っき方法では、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒 体内の内側から外側に向かうに従って多くするので、筒 体内の外側の空間から供給されるめっき液は、カソード 電極に沿って流れるめっき液に遮られることなくカソー ド電極に到達する。

[0014]

【実施例】以下本発明をその実施例を示す図面に基づい て具体的に説明する。図1は本発明に係るめっき装置の 構造を示す模式的縦断面図、図2はそのめっき槽の模式 的横断面図である。

【0015】図中1はアクリル樹脂製のめっき槽であ 20 り、該めっき槽1は、有底円筒形の外槽11の内部に、そ の底部を外槽11と共有し、その上端部12a の外径が、そ れ以外の部分である本体部12b の外径よりも大である段 付き有底円筒形の内槽12を、同軸的に備えている。内槽 12の本体部12b の内部には、内槽12の本体部12b 内の空 間を、中心部の円柱状空間122 と、その周囲の複数の円 筒状空間123,123,…とに区分けする円筒形の複数の内壁 121, 121, …が同軸的に備えられている。また内壁121, 12 1,…の夫々の上端部は、上端へ向かうに従って所定量拡 径されている。

【0016】調整槽2にはその温度、濃度及びpHが管理 30 されためっき液が貯留されており、調整槽2内のめっき 液は、その中途部にポンプPを介設してなる流出管21, ポンプPの出側の流出管21を分岐してなり、その中途に 流量制御用弁23,23,…を夫々介設してなる導入管22,22, …とを介して、円柱状空間122 及び円筒状空間123,123, …の夫々の底部から内槽12内に導入されるようになって いる。また、このようにして内槽12内に導入されためっ き液は、内槽12からオーバーフローして前記外槽11と内 槽12との間の空間に溜まり、溜まっためっき液は、前記 空間の底部から導出管24を介して、調整槽2へ環流する ようになっている。

【0017】内壁121,121,…の上部における内槽12の上 端部12a 内には、円盤状のカソード電極である回転電極 3が配設されており、また、円柱状空間122 内の下部及 びその最も外側の空間を除く円筒状空間123, 123, …内の 下部には夫々、その底部に固定された金属棒40,40,… によって支持された、Ni製の網状のアノード電極4, 4, …が、前記回転電極3と平行に配設されている。前 記アノード電極4,4,…は網状であるため、その網目 の中をめっき液が通過できるようになっている。前記金

属棒40は、直流電源6の負側端子と電気的に接続されて おり、アノード電極4は金属棒40を介して直流電源6の 負側端子と導通されている。

【0018】前記回転電極3上面の中心部には、回転電 極3の回転軸30(ステンレス製)が取付けられている。 回転軸30はサーボモータ5によって軸心回転させられる ようになっており、回転電極3は回転軸30の軸心回転に 伴って回転するようになっている。また、回転軸30の軸 長方向の中途部には、めっき槽1の上部に配されてな り、回転軸30を支承する軸受部13が設けられている。軸 受部13は、円筒状の軸受ケース130の内部に、回転軸30 を支承するボールベアリング131 と、該ボールベアリン グ131 の上下に2段ずつ設けられた腐食防止用のテフロ ン〇リング132,132,132,132 とを備えており、回転電極 3の回転時の偏心を防ぐ。

【0019】また、回転軸30の軸長方向における軸受部 13とサーボモータ5との間には、直流電源6からの電流 を回転軸30に流すべく直流電源6の正側端子と接続され た、りん青銅製のブラシ7と、その外周がブラシ7に接 されている。これにより、回転電極3は回転軸30, 導通 用鋼管8及びブラシ7を介して直流電源6の正側端子と 導通している。回転軸30は、導通用鋼管8が嵌入された 部分及び回転電極3への取付け部分等の導通部分以外の 部分を、腐食防止のためにテフロン皮膜にて絶縁してあ

【0020】図3は回転電極3の裏面図、図4は回転電 極3の要部拡大縦断面図である。回転電極3は樹脂製の 円盤状のウェハホルダ31の下面にこれと同径の導電板32 を取付けてなり、導電板32は、その中心部において回転 30 に亘って一様となる。 軸30と導通されている。ウェハホルダ31には、その径よ りも小径の、異なる2つの同心円上に夫々、正方形の穴 310,310 …を4等配してあり、また、導電板32には、ウ ェハホルダ31に設けられた穴310,310 …よりも小さい正 方形の穴320,320 …を前記2つの同心円上に夫々、4等 配してあり、ウェハホルダ31と導電板32とは穴310,310 …と穴320,320…とが重なるように取付けられている。 また、導電板32の下面の中心部及び外縁部等の図中斜線 にて示す箇所には、テフロン皮膜321 がマスキングされ ており、これらの箇所はめっき液と絶縁される。そし て、ウェハホルダ31の穴310.310 …の夫々には、ウェハ 9, 9…が、穴320,320…の縁部によって支持されるよ うに装入される。このようにウェハホルダ31の穴310,31 0 …の夫々に装入されたウェハ9, 9…は、その下面が 導電板32の穴320,320 …から回転電極3の下面側に露出 する。また、導電板32におけるウェハ9と接触する部分 及びテフロン皮膜321が施されていない部分は、めっき 液に溶解しないように金めっきが施されている。

【0021】また、図4に示されるように、ウェハホル ダ31における正方形の穴310 の夫々の上部には、ねじ穴 50 6

311 が形成されており、ウェハ9がウェハホルダ31の穴 310に装入された場合、ウェハ9の上に緩衝用の〇リン グ312 が載置され、夫々のねじ穴311 に円形の蓋313 が 螺入されることにより、ウェハ9はウェハホルダ31の穴 310 内に装着されるようになっている。

【0022】以上の如く構成されためっき装置を用いて めっきを行う場合、内槽12の円柱状空間122 及び円筒状 空間123,123,…内にめっき液が導入され、回転電極3が サーボモータによって回転させられる。円柱状空間122 10 及び円筒状空間123,123,…内に導入されためっき液は図 5の如く流れる。図5は内槽12内のめっき液の流れを示 す模式図である。図中の矢符にて示される如く、めっき 液は、円柱状空間122及び円筒状空間123,123,…内にお いて夫々下方から上方へ流れ、内壁121,121,…の上端部 が拡径されているために前記上端部においてその流れの 方向が内槽12の外周方向へ所定角度変化して流れる。そ して、円柱状空間122 及び円筒状空間123,123,…内から 上方へ流れ出ためっき液は回転電極3の下面にて合流 し、回転電極3の下面に沿ってその中心部から径方向外 触するように回転軸30を内嵌した導通用鋼管8とが配設 20 側へ向けて流れる。このように流れるめっき液は、回転 電極3に装着したウェハ9に対してめっき反応し、ウェ ハ9にめっきが施される。

> 【0023】回転電極3の下面では、その回転によっ て、めっき液が中心部から外周部へ向かって一様に流れ る。この場合、めっき液は、めっき反応をしつつ流れる が、めっき液が中心部から外周部へ向かって流れるに従 って円筒状空間123,123,…の夫々から新たなめっき液が めっき液の流れに合流するので、回転電極3の下面にお けるめっき液の濃度等の特性は、その中心部から外周部

> 【0024】また、円柱状空間122及び円筒状空間123, 123,…の夫々から回転電極3へ向けて流れるめっき液の 流量は、内槽12の中心部(円柱状空間122) から外周部 へ向かうに従って多くなるようにするのが最適である。 これは、内槽12の中心側の空間の流量が多いと、その外 周側の空間からめっき液が回転電極3へ向けて供給でき なくなるからである。

> 【0025】次に、本発明のその他の実施例について説 明する。図6は本発明のその他の実施例を示すめっき槽 1の模式的横断面図である。図6に示されるめっき槽1 は、その内部に複数の樋形状の内壁124,124 …を同軸的 に設けた扇状断面の筒120,120 …を前記回転電極3の回 転軸30の軸線の回りに連設し、隣合う筒120,120 の内壁 124,124 …の径を異ならせてある筒状の内槽12を備えて いる。このような内槽12にあっては、隣合う筒120,120 内の内壁124,124 …の径を異ならせてあるため、隣合う 筒120,120 内の扇状断面の空間である扇状空間125,125, …から回転電極3に向けて供給されるめっき液は、夫々 回転電極3の径方向における異なる位置に到達すること となり、回転電極3に沿って流れるめっき液の濃度等,

反応率の特性は、その中心部から外周部に亘ってさらに一様となる。また、このような構成の内槽12を有するめっき装置にあっても、扇状空間125,125,…の夫々から回転電極3へ向けて流れるめっき液の流量は、内槽12の中心部から外周部へ向かうに従って多くなるようにするのが最適である。

【0026】次に、本発明に係るめっき装置及び2種類の従来のめっき装置(米国特許4102756 号と同様の第1の従来装置及び回転電極3を備えるが内壁121,121,…を備えない第2の従来装置)を使用して実際にパーマロイ 10合金めっきを行った結果について説明する。

【0027】まず、このめっきにおけるめっき条件につ いて説明する。本発明のめっき装置においては、ウェハ 9には下地としてパーマロイ合金皮膜がスパッタ法によ り予め成膜されている。アノード電極4,4,…は、2 mm厚のNi 金属網板を用いた。めっき液は、金属イオン としてNiCl2・6H2 Oが60g/l、FeSO4・7 H2 Oが1.5g/l添加されており、また、pH緩衝剤として ほう酸が添加してあり、3.00~3.02pHに調整されてあ る。また、膜中の応力を緩和するために、サッカリンナ 20 トリウムを応力緩和剤として添加し、その他に電解支持 剤として塩化ナトリウム、表面の濡れ特性のためにラウ リル硫酸ナトリウムを界面活性剤として添加した。めっ き液の温度は、ペルティエ素子を用いた電子恒温装置を 使用して、23±0.1 ℃以内に調整した。めっき液への流 量は、内槽12をその中心部から外周部へ10層に分け(間 隔:40mm, 槽内径200mm)、中心部から0.021/min (第1 層), 0.1 l/min (第2層), 0.2 l/min (第3層), 0.4 l/min (第4層), 0.5l/min (第5層), 0.6 l/m in (第6層), 0.7 l/min (第7層), 0.9 l/min(第 30 8層), 1.0 l/min (第9層), 1.1 l/min (第10層) とした。また、第1の従来装置及び第2の従来装置のめ っき装置では、前述の如き本発明のめっき装置における めっき条件と略等しいめっき条件でめっきを行った。

【0028】このようなめっき条件でめっきを行った結果、第1の従来装置では、膜厚で最大7%,組成で最大1wt%の分布があった。第2の従来装置では、中心部から外周部へ向かう方向に対して膜厚で最大9%,組成で最大2wt%の分布があった。また、本発明のめっき装置では、中心部から外周部へ向かう方向に対して膜厚で最40大2%,組成で最大0.3wt%の分布があった。この結果から明らかな如く本発明にあっては、従来装置よりも膜厚及び組成の均一化が図れる。

【0029】なお、本実施例においては、めっき槽1をアクリル樹脂製としたが、これに限らず、めっき槽1は、塩化ピニール樹脂,ポリプロピレン樹脂及びテフロン樹脂等、非導電性、非磁性で酸性めっき液と反応しないその他の材料を用いても良い。また、本実施例においては、アノード電極4,4…をN1製としたが、これに

限らず、めっきされる単体金属又は合金と同じものであ れば良い。

[0030]

【発明の効果】以上詳述した如く、本発明の第1のめっ き装置では、めっき液が中心部から外周部へ向かって流 れるに従って筒体内の空間の夫々から新たなめっき液が 供給されるようになっているので、カソード電極上を流 れるめっき液の濃度等の特性は、その中心部から外周部 に亘って一様となり、また、本発明の第2のめっき装置 では、これに加えて筒体の隣合う筒にあってはその内壁 の径を異ならせてあるため、隣合う筒の空間からカソー ド電極に供給されるめっき液は、夫々カソード電極の径 方向における異なる位置に到達することとなり、カソー ド電極上を流れるめっき液の濃度等の特性は、その中心 部から外周部に亘ってさらに一様となる。また、本発明 の第1のめっき方法及び本発明の第2のめっき方法で は、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒体内の内側 から外側に向かうに従って多くするので、筒体内の外側 の空間から供給されるめっき液は、カソード電極に沿っ て流れるめっき液に遮られることなくカソード電極に到 達するため、カソード電極上を流れるめっき液の濃度等 の特性は、その中心部から外周部に亘って一様となる。 このように、本発明においては、回転式のカソード電極 を用いてめっきを行う場合に、カソード電極に沿って流 れるめっき液の濃度、反応率等の特性が一様となること により、ウェハ上に膜質、組成及び膜厚が精密に均一な めっき膜を得ることが可能となる等、本発明は優れた効 果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るめっき装置の構造を示す模式的縦 断面図である。

【図2】めっき槽の模式的横断面図である。

【図3】回転電極の裏面図である。

【図4】回転電極の要部拡大縦断面図である。

【図5】内槽内のめっき液の流れを示す模式図である。

【図 6】本発明のその他の実施例を示すめっき槽の模式 的横断面図である。

【符号の説明】

3 回転電極

4 カソード電極

9 ウェハ

12 内槽

30 回転軸

120 筒

121,124 内壁

122 円柱状空間

123 円筒状空間

125 扇状空間

